

开幕式后举行书法创作研讨会,研讨会由陈智主持,张瑞田、吕金光、孟会祥、杨勇4位专家就个人风格的形成、书法审美、青年书法作者长远定位、自我修养等方面进行指导。此外,研讨会还设置了学术对话环节,部分参展作者、书法理论研究者就如何平衡展览体和学院体、创作如何和地域文化相结合等方面进行请教,专家逐一答疑解惑。